(Item 7 from file: 94) 19/5/36 DIALOG(R) File 94: JICST-EPlus (c)2000 Japan Science and Tech Corp(JST). All rts. reserv. JICST ACCESSION NUMBER: 91A0517562 FILE SEGMENT: JICST-E Perpendicular magnetic anisotropy and magneto-optical kerr effect of FePt/Pt multilayer films. WATANABE MASATO (1); TAKANASHI KOGI (1); FUJIMORI HIROYASU (1) (1) Tohoku Univ., Inst. for Materials Res. Nippon Oyo Jiki Gakkaishi(Journal of the Magnetics Society of Japan), 1991 VOL.15, NO.2, PAGE.415-418, FIG.8, REF.11 JOURNAL NUMBER: Z0944AAE ISSN NO: 0285-0192 UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION: 537.634:669 535.097/.098 LANGUAGE: Japanese COUNTRY OF PUBLICATION: Japan DOCUMENT TYPE: Journal ARTICLE TYPE: Original paper MEDIA TYPE: Printed Publication ABSTRACT: We prepared FePt/Pt multilayer films on MgO(100) substrates, by using an ion beam sputtering method. The FePt layer thickness (dFePt) was varied from 10 to 100.ANGS. keeping the Pt layer thickness 50.ANGS.. X-ray diffraction data showed that the 100! axis in the Pt layer and the 100! or 001! axis in the FePt layer were preferred orientations normal to the film plane in all the samples. Torque measurements revealed that the easy axis of magnetization was perpendicular to the film plane in all the samples except for dFePt=50.ANGS.. The perpendicular anisotropy is considered to be ascribed mainly to the uniaxial magnetocrystalline anisotropy along the 001! axis of the ordered FePt. As dFePt decreases, the Kerr rotation .THETA.K was found to decrease, while the remanence .THETA.K ratio was improved. (author abst.) DESCRIPTORS: ion beam sputtering; multilayer film; perpendicular magnetic anisotropy; Kerr effect; photomagnetic effect; artificial superlattice; platinum; platinum base alloy; iron containing alloy BROADER DESCRIPTORS: sputtering; membrane and film; magnetic anisotropy; anisotropy; property; magnetic property; magnetooptic effect; optical property; magnetic field effect; effect; electrooptic effect; electric field effect; superlattice; crystal lattice; lattice; platinum group metal; transition metal; metallic element; element; nonferrous alloy; alloy; metallic material; containing alloy CLASSIFICATION CODE(S): BM06102S; BM08020L

(2)

日本応用磁気学会誌 15, 415-418 (1991)

# FePt/Pt 人工格子の垂直磁気異方性と磁気カー効果

Perpendicular Magnetic Anisotropy and Magneto-Optical Kerr Effect of FePt/Pt Multilayer Films

渡辺雅人・高梨弘毅・藤森啓安 東北大学金属材料研究所、仙台市青葉区片平 2-1-1 (毎980)

M. Watanabe, K. Takanashi and H. Fujimori Institute for Materials Research, Tohoku Univ., 1-1, Katahira 2-chome, Aoba-ku, Sendai 980

We prepared FePt/Pt multilayer films on MgC (100) substrates, by using an ion beam sputtering method. The FePt layer thickness (deet) was varied from 10 to 100 Å keeping the Pt layer thickness 50 Å. X-ray diffraction data showed that the [100] axis in the Pt layer and the [100] or [001] axis in the FePt layer were preferred orientations normal to the film plane in all the samples. Torque measurements revealed that the easy axis of magnetization was perpendicular to the film plane in all the samples except for  $d_{\text{reh}}=50\,\text{Å}$ . The perpendicular anisotropy is considered to be ascribed mainly to the uniaxial magnetocrystalline anisotropy along the [001] axis of the ordered FePt. As dren decreases, the Kerr rotation  $\theta_{K}$  was found to decrease, while the remanence  $\theta_{\rm K}$  ratio was improved.

Key words: ion beam sputtering, multilayer film, FePt ordered alloy, Pt, magnetocrystalline anisotropy, perpendicular magnetic anisotropy, magneto-optical Kerr rotation.

#### 1. はじめに

現在光磁気記録の分野では記録密度をより向上させるために、短波長領域において光磁気効果の大きな材料が注目されている。その中でも特に Co/Pt 案人工格子は実用化が近いものとして精力的に研究が行われている $^{1/-6}$  そのような短波長領域において磁気カー回転角の大きな物質として、我々は FePt 合金に注目した。Buschow らによると FePt 合金の磁気カー回転角は紫外域において短波長側にいくほど増大するという特徴を持っている $^{6}$  またこの合金は CuAu-I 型正方晶でc 軸方向への強い結晶磁気異方性を有することが古くから知られている $^{6}$  しかもその一軸結晶磁気異方性定数  $K_1 = 7 \times 10^7 \, {\rm erg/cc}^{7}$  は反破場エネルギー  $2\pi M_e^2 = 1.4 \times 10^6 \, {\rm erg/cc}^{6}$  よりも一桁以上大きい。 そこで我々は人工格子化の方法を用いて配向性を制御し FePt 層をc 軸配

向させることにより、結晶磁気異方性に起因する垂直磁 化膜を得ることを考えた、今まで得られた人工格子の垂 直磁化膜はすべて界面異方性や逆磁歪効果に起因するも ので、積極的に結晶磁気異方性を利用しようという試み はまだない。 実際に FePt を人工格子化する時の相手と しては Pt を選んだ。今, Pt(100) 面上で FePt を成長さ せることを想定すると,FePt と Pt は各々面心正方晶と 面心立方晶であるから面内の構造は同一であり格子不整 合は約0.5%(1.9)とかなり小さいため、界面での構造的乱 ればかなり少ない人工格子となると思われる。もし格子 整合に伴う整合歪が生じたとすると Pt の格子定数が FePt のそれよりも大きいことから,FePt 層内の面内方 向には引張応力が陳面垂直方向には圧縮応力が印加され る。このような応力印加状態での CuAu 型合金は圧縮応 力の印加方向にで軸が揃って規則化することがパルクの 実験から知られている。 したがって FePt が規則化する 程度に基板温度を上げれば FePt 層は膜面垂直方向に c 軸配向すると考えられ,FePt 層の結晶磁気異方性に基 づく垂直磁化膜が得られることが期待される.本研究で は以上のような予想に基づいて FePt/Pt 人工格子を作 製し、その構造、磁気異方性および磁気カー効果につい て調べた.

## 2. 実験方法

人工格子の作製には多元イオンビームスパッタ装置を用いた。基板は配向性の制御のため MgO(100) 単結晶基板を用い。 基板温度は FePt 層の規則化を促進するため600℃まで昇温した。また比較のため。石英基板上にも同時に人工格子を作製した。主なスパッタ条件は、最終到達真空度: 0.9~1.0×10<sup>-5</sup> Torr、成膜中真空度: 5×10<sup>-6</sup> Torr、加速電圧: 1100 V. 放電電流: 0.7~1.5 Aである。ターゲットとしては Fe および Pt 各々個別の溶解ターゲット(純度 99.9%)を用いた。各層の層厚の制御はシャッタの開いている時間を成膜コントローラを用い

..... ringinatuttemitseshussingstaden

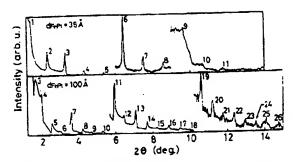


Fig. 1 X-ray diffractograms in a low angle region of FePt( $d_{FePt} \dot{A}$ )/Pt(50 Å) multilayer films on MgO(100) substrates.

て制御することにより行った。FePt 合金単層膜の組成を蛍光 X線分析法により分析した結果。化学量論比からのずれは $\pm 1\%$  以内であった。人工格子の成長は基板上にまずPt をパッファ層として1000 人 蒸着させた後に行った。Pt 層厚はすべて50 人に固定しFePt 層厚  $(d_{FePt})$  は100 人から10 人まで変化させた六つの試料を作製した。繰り返し回数は $d_{FePt}$  が小さいほど多くなるように、10 回から45 回まで変化させた。最表面層はすべてFePt 層とした。

構造解析には $\theta$ -28 スキャンの回転対陰極型 X線回折接層  $(Cu-K_a)$  を、磁気異方性の測定にはトルク磁力計(最大印加磁場 20 kOe)をそれぞれ用いた、極磁気カー回転角  $\theta_E$  は膜面側より室温で測定した。光源は He-Neガスレーザー(波長 633 nm)を用い、最大印加磁場は 15 kOe である。

## 3. 実験結果および考察

#### 3.1 機造

人工周期性は低角領域における X 線回折パターンから  $d_{Per}=50\,\mathrm{A}$  の場合を除くすべての人工格子において確認された。例として Fig.~1 に MgO 基板上の  $d_{Per}=100\,\mathrm{A}$  と  $35\,\mathrm{A}$  の人工格子の低角 X 線回折パターンを示す。どちらもかなり高次まで、人工周期に対応するブラックピークが観測され、基板温度が  $600\,\mathrm{CC}$  とかなり高いにもかかわらず良好な人工周期性が保たれていることが分かる。

人工格子の結晶配向性については、高角領域の X線回折パターンから調べられた。例として Fig. 2 に MgO 基板上の  $d_{\rm reft}$  = 100 Å と 35 Å の人工格子の高角 X 級回折パターンを示す。図上にバルクにおける  $Pt^0$  の (200) 面と FePt 規則相 $^0$  の (200) と (002) 面のピーク位置を示す。これから Pt 層は膜面垂直に [100] 軸が、FePt 層は規則相の [100] 軸あるいは [001] 軸が配向し

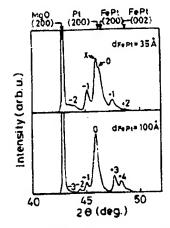


Fig. 2 X-ray diffractograms in a high angle region of FePt( $d_{\rm reft}$  Å)/Pt(50 Å) multilayer films on MgO(100) substrates. '0' represents the main peak, and ' $\pm$ 1,  $\pm$ 2...' represent the order of the satellite peaks. 'x' represents the peak corresponding to the Pt buffer layer.

ていると考えられる\*、MgO 基板上の人工格子ではここに示した (200) あるいは (002) 面に対応するピークの回 折強度が最も強く観測された。また  $d_{\rm FeR}$  が 10 Å および 50 Å の場合を除いて、2 次から 4 次の人工周期に対応するサテライトピークが観測された。一方、参照用の石英基板上の人工格子の場合には (111) 面に対応するピークの回折強度が最も強く観測された。また  $d_{\rm FeR}=50$  Å の場合を除いて 1 次から 3 次までの人工周期に対応するサテライトピークが観測された。

## 3.2 磁気異方性

MgO 基板上の人工格子はトルク測定から $d_{\rm FeR}=50~{\rm A}$  の場合を除いてすべて膜面垂直方向が磁化容易軸であることが確認された。例として Fig. 3 に $d_{\rm FeR}=100~{\rm A}$  の MgO 基板上の人工格子のトルク曲線を石英基板上の面内磁化膜の場合と比較して示す。この時の印加磁場は  $18~{\rm kOe}$  である。 $d_{\rm FeR}=100~{\rm A}$  と  $75~{\rm A}$  の場合には面内方向に対応する $\phi=180^\circ$  において変曲点となっており一軸異方性の他により高次の対称性を持った異方性の存在を示しているが、 $d_{\rm FeR}\le50~{\rm A}$  の場合のトルク曲線は一軸異方性のみの曲線となっている。すべての場合において最大印加磁場を印加しても鋸歯状の形となり十分に磁化が飽和しないため。磁気異方性の評価は Miyajima らの方法:0 を用いて行った。この方法は膜面垂直方向の一軸の異方性の存在のみを仮定し、膜面垂直から  $45^\circ$  傾い

日本応用磁気学会誌 Vol. 15, No. 2, 1991

<sup>\*</sup> 人工格子と同一条件で作製した FePt 合金単層機の格子定数は a=3.849 Å. c=3.715 Å で面心正方品であることから、人工格子の FePt 層も規則状態であると考えられる。

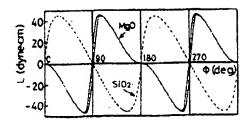


Fig. 3 Torque curve of the FePt(100 Å)/Pt(50 Å) muitilayer film on a MgO(100) substrate (solid curve). For comparison, the curve of the FePt (100 Å)/Pt(50 Å) multilayer film on a quartz substrate is also shown (broken curve).

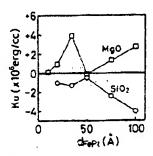
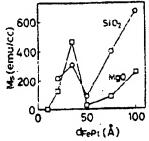


Fig. 4 FePt layer thickness  $(d_{FeP})$  dependence of uniaxial magnetic anisotropy constant  $K_u$  for FePt $(d_{FePt}A)/Pt(50A)$  multilayer films on MgO (100) substrates (squares). For comparison, the data of multilayer films on quartz substrates are also shown (circles).

た万向のトルクを磁場を変化させて測定することによ り、一軸異方性定数K。とM。の値を得るものである。こ こで試料の体積としては FePt 層の総体積の値を用いた ので以下に示す  $K_u$  と  $M_u$  はすべて FePt 圏当たりの値 である。この方法によって求めた。MgO基板上の人工 格子の室温における Kuの dren 依存性を石英基板上の 場合と比較して Fig. 4 に示す。MgO 基板上の人工格子 の  $K_u$  は  $d_{Feb} = 50$  Å の場合を除いてすべて正の値を とっており、膜面垂直方向が磁化容易軸であるいわゆる 垂直磁化膜となっているが、石英基板上の人工格子で は、K。はすべて負の値を示し面内磁化膜となっている。 一方、どちらの基板の場合でも $K_{u}$ の大きさは $d_{ren}=50$ Aにおいて一度極値をとるといった特異な振舞を示し ている。これまで研究されている人工格子の垂直磁化膜 の場合では、通常磁性層層厚の減少に伴い垂直磁気異方 性が増大しかなり磁性層層厚の薄い場合に垂直磁化膜と なっている。このような挙動は、垂直磁気異方性に対し 正に寄与する界面異方性と負に寄与する体積異方性が競 合することによると考えられている<sup>11)</sup>。 しかしこの Fe/



------

Fig. 5 FePt layer thickeness  $(d_{\rm FePt})$  dependence of saturation magnetization  $M_{\bullet}$  for FePt $(d_{\rm FePt} \dot{\rm A})$ /Pt(50 Å) multilayer films on MgO(100) substrates (squares). For comparison, the data for the multilayer films on quartz substrates are also shown (circles).

Pt 人工格子の  $K_u$  の  $d_{\text{Pert}}$  依存性はそのような振舞とは 明らかに異なっている。また膜面垂直に (111) 面が優先 配向した石英基板上の人工格子はすべて面内磁化膜と なっている。以上のことから MgO 基板上の人工格子の 正の垂直磁気異方性は主に膜面垂直に c 軸配向した FePt 層の結晶磁気異方性に起因すると考えられる。

トルク曲線の解析からKaと同時に得られた室温にお ける人工格子の Me の dran 依存性を Fig. 5 に示す。石 英基板上に成長させた dren=100 Å の場合を除いて、 M<sub>a</sub> はすべてパルク FePt 規則合金の値 (478 emu/cc)\*) よりも小さな値となっている。前に述べたように deen= 100 Å と 75 Å の場合は完全な一軸異方性ではないため に、ここでの M. の値は実際とやや異なり小さく評価さ れていると考えられる、また MgO 基板と石英基板の両 方の場合でM,の値は $d_{\text{FeR}}$ =50 A において極小値をと り, MgO 基板の Ku の大きさの dreft 依存性と同様の特 徴を示している。 den=50 Å の場合。 MgO 基板および 石英基板のどちらを用いた時も人工周期性は両者共に確 認することができないことから、K。および M, が極値を とるという振舞は dreft=50 A において何らかの構造的 な変化が生じ人工周期性が失われているためと考えられ る. また d<sub>ren</sub> が 35 Å 以下において M<sub>e</sub> の値が急速に減 少しているのは、界面での拡散などが原因として考えら nõ.

## 3.3 磁気カー効果

MgO 甚板上の人工格子の  $\theta_{\rm K}$  ヒステリシスループの例として  $d_{\rm zet}$  が 100 Å と 20 Å の場合を Fig.  $\theta$  に示す。  $d_{\rm ren}=100$  Å の場合にはかなり高い磁場まで飽和せず角型比も悪い。  $d_{\rm zet}$  が 20 Å の場合には  $\theta_{\rm K}$  は  $d_{\rm ren}=100$  Å より小さいが飽和が早く角型比も改善される。 Fig. 7 に MgO 甚板上の人工格子の  $\theta_{\rm K}$  の  $d_{\rm ren}$  依存性を示す。

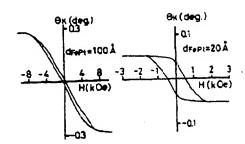


Fig. 6  $\theta_{\rm K}$  hysteresis loops of FePt( $d_{\rm FePt}$ Å)/Pt(50 Å) multilayer films on MgO(100) substrates at 633 nm wavelength.

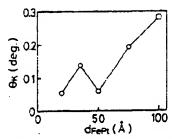


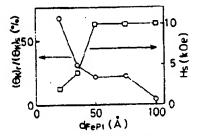
Fig. 7 FePt layer thickness  $(d_{PeP})$  dependence of  $\theta_{K}$  at 633 nm wavelength for FePt $(d_{PeP}, A)/Pt$  (50 Å) multilayer films on MgO(100) substrates.

 $d_{\text{FeR}} = 100 \text{ Å}$  の場合の  $\theta_{\text{K}}$  はほぼ FePt のバルク値  $(-0.32^\circ)^0$  に近い値をもっている。  $d_{\text{FeR}}$  が小さくなると全体として  $\theta_{\text{K}}$  の値は減少していくが  $d_{\text{FeR}} = 50 \text{ Å}$  において極小となっている。  $d_{\text{FeR}}$  が小さいほど非磁性である Pt 層の割合が大きくなるため  $\theta_{\text{K}}$  の値は減少すると考えられる。また  $d_{\text{FeR}} = 50 \text{ Å}$  において  $\theta_{\text{K}}$  が極小値を持つのは  $K_u$  や  $M_s$  の場合と同様に構造的な変化によるものと考えられる。 Fig. 8 に MgO 基板上の人工格子の  $\theta_{\text{K}}$  に x の x と x の x の x を x の x の x の x を x の x の x の x を x の x

## 4. ま と め

MgO(100) 単結晶基板上に FePt/Pt 人工格子を作製 し、以下に示す結果を得た。

1) 膜面垂直に人工格子のPt層は[100]軸がFePt 層は 規則相の[100]軸あるいは[001]軸が配向している。



CONTRACTOR DE LE CONTRACTOR DE LA CONTRA

Fig. 8 FePt layer thickness  $(d_{FePt})$  dependence of saturation field  $H_s$  (squares) and remanence  $\theta_K$  ratio  $(\theta_E)_s/(\theta_E)_s$  (circles) for FePt $(d_{FePt} \text{\AA})/\text{Pt}(50 \text{\AA})$  multilayer films on MgO(100) substrates.

- 2)  $d_{\text{FeR}} = 50 \text{ Å}$  の場合を除いた人工格子はすべて垂直磁化膜となった。この垂直磁気異方性は [001] 軸配向した FePt 層の結晶磁気異方性に起因すると考えられる。
- 3) 人工格子の  $K_0$ ,  $M_a$  および  $\theta_K$  は  $d_{ren}$  = 50 Å において極値をとる。現在のところこれは何らかの構造的変化により人工周期性が失われているためと考えられるが。その原因については今後さらに調べていく必要があると思われる。
- 4)  $\theta_{\rm K}$  ヒステリシスループの飽和磁場は  $d_{\rm Pert}$  が 50  $\Lambda$  以下で減少し始め、角型比は  $d_{\rm Pert}$  が小さいほど増加する、

### 文 献

- 1) P.F. Carcia: J. Appl. Phys., 66, 5066 (1988).
- Y. Ochiai, S. Hashimoto and K. Aso: *IEEE Trans. Magn.*, MAG-25, 3755 (1989).
- W. P. Zeper, F. Greidanus and P. F. Carcia: *IEEE Trans. Magn.*, MAG-25, 3764 (1989).
- K. H. J. Buschow, P. G. van Engen and R. Jongebreur. J. Magn. Magn. Mat., 38, 1 (1983).
- 5) L. Graf and A. Kussman: Z. Phys., 86, 544 (1935).
- H. Lipson, D. Shoenberg and G. V. Stupart: J. Inst. Met., 67, 333 (1941).
- O. A. Ivanov, L. V. Solina, V. A. Demshina and L. M. Magat: Fiz. Metal. Metalloved., 85, 92 (1973).
- 8) S. Shimizu, S. Horiuchi: Mat. Trans., 1, 330 (1970).
- 9) 日本化学会編: 化学便覧 基礎編 II 改定 3 版, p. 695. 丸姜 (1984).
- H. Miyajima, K. Sato and T. Mizoguchi: J. Appl. Phys., 47, 4669 (1976).
- P. F. Carcia, A. D. Meinhaldt and A. Suna: Appl. Phys. Lett., 47, 178 (1985).

1990年12月3日受理, 1991年2月28日採録